



Politechnika Łódzka

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Rada Dyscypliny *Inżynieria Chemiczna* informują, że w dniu **29 listopada (piątek) 2024 r. o godz. 11¹⁵** w auli P-303 Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska przy ul. Wólczańskiej 215 (budynek B-10) odbędzie się obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Ryszarda Kapicy

na temat:

"Wytwarzanie cienkich warstw katalitycznych metodą nakładania plazmowego oraz ich zastosowanie w procesie dopalania lotnych węglowodorów"

Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
Politechnika Łódzka

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk
Politechnika Warszawska

Z treścią rozprawy doktorskiej i opiniami Recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej PŁ przy ul. Wólczańskiej 223. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Link: <https://politechnikalodzka.bip.gov.pl/dyscyplina-inzynieria-chemiczna-dr/dyscyplina-inzynieria-chemiczna.html>

DZIEKAN
Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński